園區:高雄 類別:放流水質 項目:氫離子濃度指數 時間:2018~2019 製表時間:2018/12/21 11:31:57

表表时间 • 2010/12/21 11.51.51				
測站名稱	採樣日期	採樣時間	氫離子濃度指數	
			<u> </u>	
南科高雄園區用地土方填築調度工程(四)(T37標)	2018/1/16	下午 03:36	8. 1	
南科高雄園區公12公園及綠18綠地工程(L15標)	2018/1/16	下午 03:53	7. 9	
南科高雄園區公12公園及綠18綠地工程(L15標)	2018/2/12	下午 02:30	8	
南科高雄園區公12公園及綠18綠地工程(L15標)	2018/2/21	下午 02:33	8	
南科高雄園區公12公園及綠18綠地工程(L15標)	2018/3/20	下午 02:35	7. 7	
南科高雄園區公12公園及綠18綠地工程(L15標)	2018/3/27	下午 02:30	7. 8	
晟田科技有限公司(二廠)廠房等新建工程	2018/4/10	下午 02:18	7. 9	
晟田科技有限公司(二廠)廠房等新建工程	2018/4/24	下午 02:24	7. 7	
晟田科技有限公司(二廠)廠房等新建工程	2018/5/25	上午 10:05	7. 6	
台灣東喜璐機能膜股份有限公司	2018/5/29	下午 02:32	8	
台灣東喜璐機能膜股份有限公司	2018/6/12	下午 02:22	8	
台灣東喜璐機能膜股份有限公司	2018/6/26	下午 02:29	7. 9	
台灣東喜璐機能膜股份有限公司	2018/7/10	下午 02:36	7. 3	
台灣東喜璐機能膜股份有限公司	2018/7/14	下午 02:05	6. 9	
台灣東喜璐機能膜股份有限公司	2018/8/7	下午 02:25	7. 7	
台灣東喜璐機能膜股份有限公司	2018/8/21	下午 01:25	7. 2	
台灣東喜璐機能膜股份有限公司	2018/9/11	下午 02:34	8. 2	
南科高雄園區公6公園及綠31綠地工程(L25標)	2018/9/18	下午 02:20	8. 4	
華邦電子高雄12吋廠房一期基樁雜項工程	2018/10/9	下午 02:20	7. 8	
南科高雄園區公6公園及綠31綠地工程(L25標)	2018/10/9	下午 02:40	8. 2	
華邦電子高雄12吋廠房一期基樁雜項工程	2018/11/6	下午 02:03	7. 5	
華邦電子高雄12吋廠房一期基樁雜項工程	2018/11/13	下午 02:27	7. 3	